(19日本国特許庁

公開特許公報

① 特 許 出 願 公 開

昭54—23447

⑤Int. Cl.²H 01 P 5/12

識別記号

52日本分類 98(3) B 1 庁内整理番号 6707-5J ⑬公開 昭和54年(1979)2月22日

発明の数 1 審査請求 有

(全 6 頁)

匈ストリップ線路結合回路

願 昭52-89022

②出 願 昭52(1977)7月25日

70発 明 者 田島祐介

川崎市幸区小向東芝町1番地

東京芝浦電気株式会社総合研究所内

①出 願 人 東京芝浦電気株式会社 川崎市幸区堀川町72番地

70代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

明 細 1

1.発明の名称

②特

ストリップ線路結合回路

2. 特許請求の範囲

誘電体基板と、この基板の一方の面にその相互間隔が長さ方向に沿つて段階的または連続的に変化するように被着形成された複数本のよりに被着形成された複数本のに前記ストリップ線路導体の比較的相互間隔の狭いの域に対向する部分にかいて前記基板との間に空隙を有するように被着形成された接地導体とを具備したことを特徴とするストリップ線路結合回路。

3. 発明の詳細な説明

本発明は方向性結合器またはフイルタを構成し得るストリップ線路を用いた結合回路に関し、特に広帯域にわたり強い結合が得られるよりにした結合回路に関する。

マイクロ波帯の結合回路としては従来第1図に示すものが一般的である。これは誘電体基板

1の一方の面に2本のストリップ線路導体2,3を中心周波数の波長の火の長さにわたつて近接して形成し、さらに基板1の他方の面に接地等体4を形成したものである。しかしながら、な路合回路では、ストリップ結合をでは、ストリップ結合を変した。とのような構造の場合を表することによって結合を変した。との場合を表が得られず、3dB以上の密結合を持ついイブリッド回路の実現は困難とされていた。とのような問題を解決する方策が従来種々をまされていた。これで表していたが、そのいくつかの例を第2図~第4図に示す。

第2図は例えば8、84 dB の結合度を持つ 2つの方向性結合器 5 ,6 を凝焼接続して8 dB 密結合を得るようにした結合回路であるが、回 路形状が相当大きくなることと、これに伴い回 路の電気長が長くなるため周波数帯域が狭くな る等の欠点があつた。

第8四は中心周波数の波長の光ないしどの長

特別 四54-2344712

さのインタデイジタル形ストリップ線路導体で を基板1の上に形成しワイヤポンデイング』に より各線 必導体のクロスオーバーを実現するよ うにした例である。この構造はよれば結合部に「/ おいて結合する線路の本数が多いため、1段で 8 dB 密結合が実現可能であるが、インタディ ジタル形ストリップ線路を用いることから構造 が微細となり、加工が困難という欠点がある。 例えばこの構造で基板1に0.635 **厚のアルミ ナ基板を用いて 8 dB 密結合を実現しようとす ると、線路導体1の幅50 mm、間隔80 mmと なり線路損失が増大するのみならず再現性が問 題となる。またこれ以上の密結合(2 dB,1 dB 等)を実現しようとすると、構造がさらに微細 となつてほとんど実現不可能となる。また帯域 も最大オクターブパンド (例えば 6 ~ 1 2 GHz) 程度しか得られない。

次に第4図は光波長の長さを持つ3つの分布 結合形方向性結合器8・9・10を結合の強い 結合器9を中間にして継続接続した例を示す。

以下実施例により本発明を具体的に説明する。 第6図は本発明を方向性結合器に適用した一実 施例を示したもので、(b)は平面図、(b)は Y - Y' 線の断面図、 6)は x - x'線の断面図である。11 は誘電体基板例えばアルミナ基板であり、この 基板11の一方の面に金等の金属を蒸着あるい はメッキにより形成しこれに写真触刻等を施す ことによつて、結合部が構成される。この結合 部はほぼ平行に走る2本のストリップ線路導体 12,13からなつてむり、このストリップ線 路導体12、13は中心周波数の波長の光の長 さ毎に3段階にその相互間隔が変化して、3つ の結合領域 14, 18, 16 を形成している。 すなわち、ストリップ線路導体 12。13は両 端の領域14、16においては相互間隔が比較 的広く形成されてその各一部がボート17 a. 17日および170、170にそれぞれ接続さ れている。またストリップ線路導体12.13 は中央の領域15においてはインタデイジタル 形に形成されて、その相互間隔が領域14.16

このようにすると結合度の周波数特性は、第5 図に示すようにスタが特性を持ち、帯域が非常 に広くなることが知られている。ところがこの 構造で3 dB 結合器を得よりとすると、最も結 合を強くすべき結合器のにおいて1.6~1.7dB という密結合が要求されるため、実現が非常に 困難であつた。

本発明は上記した点に鑑みてなされたもので、 その目的は広帯域にわたつて強い結合が容易に 得られるストリップ線路結合回路を提供するに ある。

本発明は結合部を複数本のストリップ線路導体をその相互間隔が長さ方向に沿つて段階的または連続的に変化するように配列したストリップ線路導体の間隔が比較的狭い領域のストリップ線路構造を比導体が誘電体基取との間に空隙を持つサスペンデッド構造とすることにより、その領域における結合度を有効に上げるようにした点に特徴を有する。

に比し狭くなつている。なお領域15においてストリップ線路12,13間のクロスオーバーはワイヤボンデイング18を用いることで実現されている。

一方、誘電体基板11の他方の面には接地導 体 19 が被着形成されるが、この接地導体 19は 領域15と対向する部分において基板11との 間に望瞭20を有するように形成される。接地 導体 1.6 はこの場合、第1 および第2の接地導 体21、22からなつている。すなわち第1の 接地導体21は基板11の他方の面に蒸漕ある いはメツキにより被着された例えば金膜からな り、領域 1 5 に対向する部分 2 3 が方形状に除 去されている。この除去部分23の長さLは領 域 1 5 の 長さと同じ (好被長) とし、幅 W は領 域 1 5 の 幅 W より十分大きくとる。第 2 の 接地 導体22は▼XLの大きさで深さ約0.2.無の凹 部を持つたもので、この凹部が第1の接地導体 21の除去部分23と一致するように第1の接 地導体21上に接着される。このようにして第

/字初

18 TI

2の接地導体22と基板11との間に空隙20 ができる。

上記のように構成された結合回路において、 領域15のストリップ線路は空隙20を有する サスペンデッド構造となつているが、この領域 15のストリップ線路導体12,13の偶モー ドと奇モードの結合の様子は第7図(a)(b)に示さ れる。奇モードの電磁界の分布が基板11の中 に集中しているのに対し、偶モードでは空隙 20 の空気層での漏れが大きくなつている。したが つて奇モード、偶モードにおける結合インピー ダンスの差は大きくなり、結合度は大きくなる。 第8回に領域15におけるストリップ線路導体 12,13の結合度とこの領域におけるストリ ツブ線路導体12。13の導体幅 甘との関係を 示す。但し第8図は基板『1(アルミナ基板) の厚さを b = 0.685 m、誘電率を * r = 10.5とし、 領域15におけるストリップ線路導体12,13 の間隔を9=0.05=、空線20の深さをa= 0.2 mm (曲線 A) a = 0.2 5 mm (曲線 B) とし

1 1 a → ボート 1 1 c 方向の特性である。これから分るようにボート 1 1 a からボート 1 1 b.
1 1 c の方向へ電力が極めてバランスよく伝達されており、しかも帯域は 3 ~ 1 2 G H s と非常に広帯域である。

また上記実施例ではストリップ線路中段の領域 1 5 にインタデイジタル形ストリップ線路 体を用いているが、この領域 1 5 ではサスマン・アンド 構造を併用して結合度の向上を図づインタデストリップ線路構造のみで密結合を実現によったような場合に比べ、の寸法が微細とならず、このため製作が容易となり再現性がよくなる。さらに第2図のものに比べ全体形状を小さくできる。

以上述べたように本発明によれば弱い結合のマイクロストリップ線路からなる結合部と強い 結合のサスペンデッド構造のマイクロストリップ線路からなる結合部とを継続的に組合せるこ た場合の特性である。この図から分るように、 領域 1 5 ではストリップ線路導体 1 2 , 1 3 間 で 1.6 dB 程度の強い結合が実現できている。

一方、領域14、16のストリップ線路は領域15のような空隊を持たない通常のマイクロストリップ線路構造であり、弱い結合を得るのに適している。第9図に領域14、16におけるストリップ線路導体12、13の結合度とその導体幅 W との関係を導体間隔 9'をパラメータとして示す。なか b、 c r の値は第8図の場合と同一である。

この実施例の結合回路によれば、ストリップ 線路導体 1 2, 1 3 の領域 1 5 における結合度 を例えば 1 6 dB、領域 1 4, 1 6 における結合 度を例えば 1 6 dB にすることにより、全体として 3 dB 程度の密結合を実現することが可能で ある。しかも結合度がスタガ特性を持つことか ら、広帯域特性が得られる。第 1 0 図に本回路 の結合度の周波数特性の実測例を示す。 A はポート $1 7 a \rightarrow$ ポート 1 7 b 方向、 B はポート

とにより、広帯域にわたつて強い結合を持つ結 合回路を容易に実現することができる。

本発明は常記実施例に限定されず種々変形し て実施できる。例えば第6図では領域15に5 本のインタデイジタル形ストリップ線路を用い たが、第11図に示すように3本としてもよい。 またサスペンデッド構造の領域15のストリッ プ線路導体は必らずしもインタデイジタル形と する必要はなく、第12図に示すよりにストリ ツブ線必導体12,13の間隔を単に狭くする のみでもよい。また以上では8段の結合部を線 略方向に対称に設けたが、本発明は対称、非対 称構造に限らす2段以上の結合部を持つ結合回 路に応用できる。また第18図に示すよりに、 ストリップ線路導体12、13をその相互間隔 が連続的に変化するように形成したものについ ても本発明を適用し比較的相互間隔の狭い領域 をサスペンデット構造とすることにより、広帯 域にわたり密結合の結合回路を実現することが できる。なお第11図~第18図で破線の部分

が 空隙 2 0 を有する サスペンデッド 構造の 部分 である。

4.図面の簡単な説明

第1図(4)(10)は従来の結合回路の一般的構成を 示す平面図および断面図、第2図および第3図 は従来の密結合形結合回路の例を示す平面図、 第4図は従来の広帯域形結合回路の例を示す平 面図、第5図は第4図の結合回路の特性を示す 図、第6図は本発明の一実施例を示す図で、(4) は平面図、(b)(c)は(a)図のY-Y'線およびXx'線の断面図、第7図(a)(b)は第6図のサスペン デッド機造の領域におけるストリップ線路導体 の俱モードおよび奇モードの結合の様子を示す 図、第8図は上記領域における結合度の特性を 示す図、第9図は第6図の通常のマイクロスト リップ線路構造の領域における結合度の特性を 示す図、第10図は第6図の結合図路の結合度 の周波教特性を示す図、第11図~第18図は それぞれ本発明の他の実施例を示す平面図であ る。

1 1 … 誘電体基板
1 2 , 1 3 … ストリップ線路導体
1 7 a ~ 1 7 d … ポート
19 … 地導体

20…空隙

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦







